

NC25SC Machine de nettoyage pour semiconducteurs

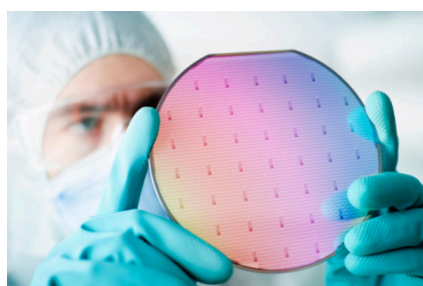
Applications pour cartes électroniques

Capable de fonctionner en salle blanche, notre procédé saura répondre à vos critères les plus sévères tout en vous permettant de réduire vos coûts.



Efficacité, Économie, Environnement : 3E

- Construction robuste tout inox,
- Système de transfert automatique,
- Construction sur bac de rétention,
- Nettoyage par jets immergés spécifique,
- Procédé unique de séchage sous vide,
- Fonctionnement 100% en circuit fermé,
- Faible coût de fonctionnement (évaporation et maintenance réduite).



GENERALES

Dimension (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1600 x 1000 x 2000 mm

Poids à vide : 750 kg

Alimentation électrique : 400V Triphasé+Neutre50Hz 20A

Alimentation pneumatique : 6bars max, 250L/min, dégraissé, déshydraté

CUVE DE LAVAGE

Volume : 80 Litres

Pompe : 1 pompe centrifuge inox et 1 à entraînement magnétique

Filtres : 2 filtres 20 pouces 5µm

CUVE DE RINÇAGE 1

Volume : 60 Litres

Pompe : 1 pompe centrifuge inox

Filtres : 1 filtre 9”3/4 1µm

CUVE DE RINÇAGE 2

Volume : 60 Litres

Pompe : 1 pompe centrifuge inox

Filtres : 1 filtre 9”3/4 1µm

CUVE DE SÉCHAGE

Taux de vide maximum : -0,8 bars

Élément chauffant : Résistance Inox 5 x 400W

Options

- Suivi de la concentration du nettoyant,
- Remplissage automatique du produit dilué ou concentré,
- Remplissage avec dosage automatique,
- Cuve de lavage à ultrasons,
- Solution de traçabilité et d'enregistrement de données [NC25Manager](#).